



## บทที่ 7

### สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ

#### 7.1 สรุปผลการวิจัย

ในการดำเนินการวิจัยได้ผลสรุปได้ดังนี้

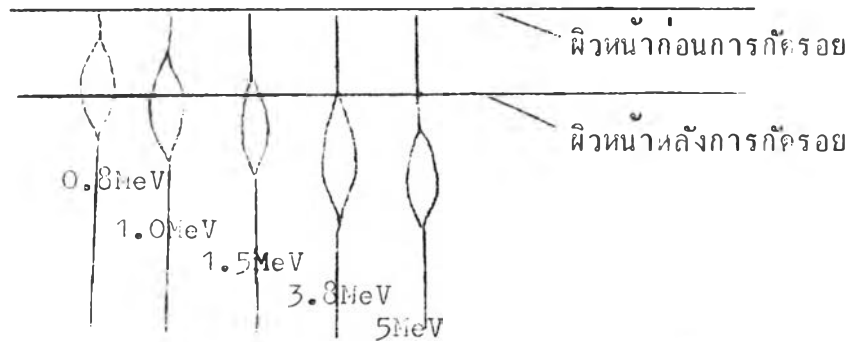
7.1.1 การทดลองหาเงื่อนไขที่เหมาะสม ในการกัศรยอนุภาคแอลฟา ที่เกิดจากปฏิกิริยา  $(n, \alpha)$  บนฟิล์มเซลล์ูโลสในเตรท เมื่ออาบนิวตรอน โดยกัศรยอนุภาคแอลฟาด้วย สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 10 % เพื่อให้ได้ความหนาแน่นรอยสูงสุด ปรากฏผลดังนี้

ที่อุณหภูมิ	40 องศาเซลเซียส	เวลาที่เหมาะสม	3 ชั่วโมง
ที่อุณหภูมิ	50 องศาเซลเซียส	เวลาที่เหมาะสม	50 นาที
ที่อุณหภูมิ	60 องศาเซลเซียส	เวลาที่เหมาะสม	20 นาที
ที่อุณหภูมิ	70 องศาเซลเซียส	เวลาที่เหมาะสม	8 นาที

จากการวิเคราะห์ความหนาแน่นรอยที่ได้จากการกัศรยที่อุณหภูมิต่างๆกัน ตามเวลาที่เหมาะสมสำหรับอุณหภูมินั้นๆ พบว่ามีความแตกต่างกันน้อยมาก ดังนั้นจึงได้พิจารณาเงื่อนไขในการกัศรยโดยดูจากความเหมาะสม ในเรื่องเวลาและอุณหภูมิ ก็ควรจะเป็นเวลาสั้น แต่อุณหภูมิไม่ควรสูงจนเกิดการระเหยมากทำให้ความเข้มข้นของสารละลายเปลี่ยนไปในระหว่างการกัศรยนั้นๆ และได้ตัดสินใจเลือกเงื่อนไขในการกัศรยอนุภาคแอลฟาบนฟิล์มเซลล์ูโลสในเตรท ที่ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส โดยมีเวลาที่เหมาะสม 20 นาที

จากการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นรอยของอนุภาคแอลฟา กับเวลาในการกัศรย ที่อุณหภูมิต่างๆกัน ตามรูปที่ 6.3 , 6.4 , 6.5 , และ 6.6 จะเห็นว่ามีความคล้ายกัน คือในช่วงแรกความหนาแน่นรอยจะเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มสูง และต่อมาอัตราการเพิ่มจะค่อยๆลดลงจนคงที่ แล้วจึงค่อยเริ่มมี

การลดลง แต่อัตราการลดนี้จะน้อยกว่าอัตราการเพิ่มในช่วงแรก คำอธิบายคือ ในช่วงแรกนั้นรอยที่อยู่ลึกยังไม่ถูกกัดขยาย จึงยังมองไม่เห็น คงเห็นเฉพาะรอยที่อยู่ตื้นๆ แต่เมื่อเพิ่มเวลาขึ้นไปอีก รอยที่อยู่ลึกถูกกัดขยายให้มองเห็นด้วยความหนาแน่นรอยจึงเพิ่มขึ้น



รูปที่ 7.1 แผนภาพแสดงรอยของอนุภาคแอลฟา เมื่ออนุภาคที่วิ่งชนมีพลังงานต่างกันในฟิล์มเซลลูโลสไนเตรท เมื่อกัดในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 2.5 นอร์มอล อุณหภูมิ 18° ซ. เวลา 20 ชม.

เมื่อเพิ่มเวลามากขึ้นไปอีกรอยที่อยู่ตื้นจะถูกกัดหายไปอัตราการเพิ่มจึงค่อยๆ ช้าลงจนในที่สุดก็มีการเพิ่มและเริ่มน้อยลง เมื่อรอยที่ถูกกัดออกไปเริ่มมากกว่ารอยที่ถูกกัดให้มองเห็นเพิ่มขึ้น

จากผลการวิจัยในขั้นนี้สรุปได้ว่า ความหนาแน่นรอยสูงสุดเมื่อกัดรอยที่อุณหภูมิต่างๆกันไม่แตกต่างกันมากนัก และเมื่ออุณหภูมิตั้งที่ความหนาแน่นรอยจะเพิ่มขึ้นตามเวลาในการกัดรอยในช่วงแรกต่อมาจะถึงที่แล้วจึงค่อยๆ ลดลงเพื่อเพิ่มเวลาในการกัดรอยให้มากขึ้นไปอีก และได้เลือกใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 % อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส โดยกัดรอยเป็นเวลา 20 นาที

7.1.2 จากผลการทดลองในข้อ 7.1.1 พบว่าเมื่อใช้สารละลายความเข้มข้นคงที่ เวลาที่กัดรอยได้ความหนาแน่นรอยสูงสุดจะลดลงเมื่ออุณหภูมิในการกัดรอยเพิ่มขึ้น ดังแสดงในกราฟรูปที่ 6.6 ซึ่งการลดลงนี้เกือบจะเป็นแบบ exponential และจากกราฟจะหาเวลาที่เหมาะสมในการกัดรอยให้ได้ความหนาแน่นรอยสูงสุดได้ในช่วงอุณหภูมิ 40-70 องศาเซลเซียสด้วย

7.1.3 ในการวิจัยถึงความสัมพันธ์ ระหว่างความหนาแน่นรอยของอนุภาคแอลฟาที่เกิดจากปฏิกิริยา  $(n, \alpha)$  เมื่อนำฟิล์มอบนิวตรอน พบว่ามีความสัมพันธ์กับแบบเชิงเส้น ทั้งเทอร์มาลและเอพิเทอร์มาลนิวตรอน ดังแสดงในกราฟ รูปที่ 6.8, 6.9 และ 6.10 ผลจากการวิจัยในขั้นนี้ เป็นที่ยืนยันความเหมาะสมในการใช้ฟิล์มชนิดนี้ เป็นเครื่องวัดปริมาณนิวตรอนประจำบุคคลได้ดี เพราะจำนวนรอยจะแปรผันตามปริมาณนิวตรอนที่มากระทบกับฟิล์มทั้งชนิดเทอร์มาลและเอพิเทอร์มาลนิวตรอน

7.1.4 การทดลองเพื่อหานิวตรอนหลัก จากต้นกำเนิดนิวตรอน ชนิดพลูโตเนียม-เบอริลเลียม แช่ในน้ำ และจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูขณะเดินเครื่องกำลัง 500 วัตต์ ได้ผลดังนี้

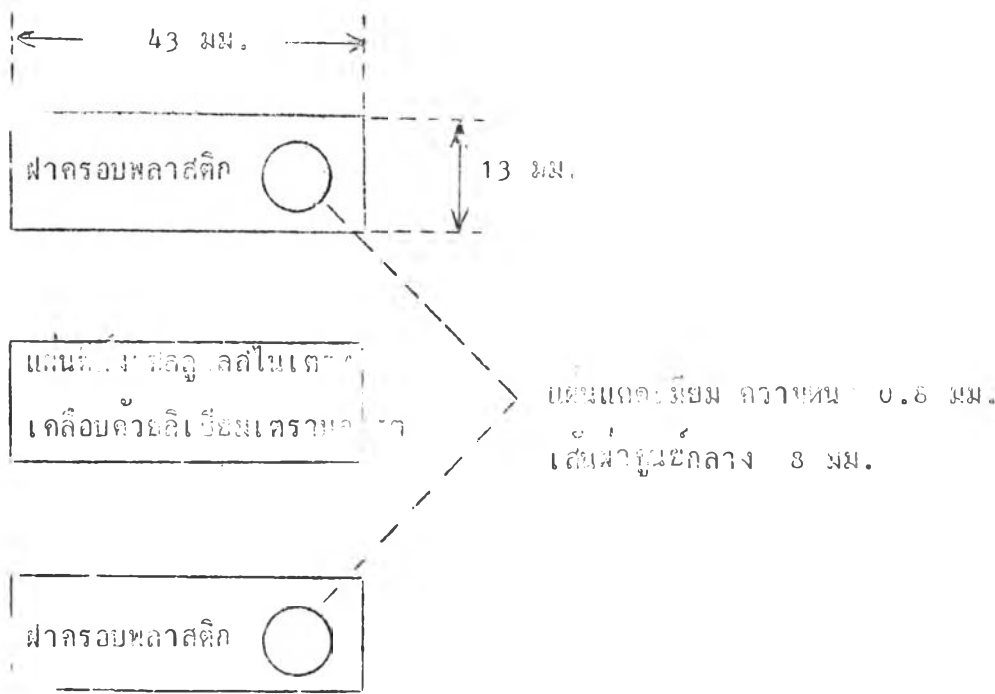
ต้นกำเนิด	ระยะห่างต้นกำเนิด	เทอร์มาลหลัก	เอพิเทอร์มาลหลัก
Pu-Be แช่ในน้ำ	78 มม.	$4.640 \times 10^4$	$4.718 \times 10^3$
	128 มม.	$1.380 \times 10^4$	$8.468 \times 10^2$
	205 มม.	$3.806 \times 10^3$	$2.147 \times 10^2$
เครื่องปฏิกรณ์ 500 วัตต์	-	$3.082 \times 10^7$	$1.611 \times 10^6$

7.1.5 การวิจัยเพื่อหาความไวในการบันทึกรอยอนุภาคแอลฟาของฟิล์มเซลลูโลสในเตรท จากปฏิกิริยา  $(n, \alpha)$  เมื่ออบนิวตรอน ได้ผลดังนี้คือ

ต้นกำเนิดนิวตรอน	ความไวในการบันทึกรอย	
	tracks/thermal <sub>0n</sub>	tracks/epithermal <sub>0r</sub>
Pu-Be แช่ในน้ำ	$1.086 \times 10^{-3}$	$3.438 \times 10^{-4}$
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู กำลัง 500 วัตต์	$1.126 \times 10^{-3}$	$4.020 \times 10^{-4}$
เฉลี่ย	$1.106 \times 10^{-3}$	$3.729 \times 10^{-4}$

7.2 ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยในข้อที่ 6.8, 6.9 และ 6.10 ได้สำรวจของอนุภาคแอลฟาที่เกิดจากปฏิกิริยา(n, α) เมื่อฟิล์มเซลล์โลสไนเตรทอานิวตรอน แปรผันตามเวลาในการอานิวตรอน หรือที่แปรผันตามปริมาณนิวตรอนนั่นเอง ประกอบกับผลการวิจัยในข้อ 6.9 ทำให้ทราบความไวในการบันทึกรอยของฟิล์ม เมื่อนำมาประกอบกัน จะเห็นได้ว่าฟิล์มเซลล์โลสไนเตรทที่ใช้ในการทดลอง สามารถนำมาใช้ในเครื่องวัดนิวตรอนประจำบุคคลได้ดี และเมื่อสามารถทราบปริมาณนิวตรอนได้ ก็จะสามารถทราบค่าโดสที่ได้รับจากนิวตรอนด้วยตามข้อ 5.11 โดยแบบของเครื่องวัดปริมาณนิวตรอนประจำบุคคลที่จะเสนอเป็นดังนี้



จากแผนภาพ เครื่องวัดปริมาณนิวตรอนประจำบุคคลจะประกอบด้วยภาชนะพลาสติก ความหนาไม่มากนัก สองแผ่นใช้ประกบให้แผ่นฟิล์มเซลล์โลสไนเตรท ที่เคลือบด้วยลิเทียมเทรียมตรงกลาง โดยมีแผ่นแอลูมิเนียมความหนา 0.8 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม. อยู่บนภาชนะทั้งสองด้านในตำแหน่งตรงกัน เพื่อทำหน้าที่

จับเทอร์มาลนิวตรอนไว้คงปล่อยให้เอพิเทอร์มาลนิวตรอนผ่านเข้าไปถึงฟิล์มได้ ทั้งนี้เพื่อให้นำไปกักรอยแล้วส่องตรวจนับรอยด้วยกล้องจุลทรรศน์ จะได้ทราบรอยที่เกิดจาก เทอร์มาลนิวตรอน และรอยที่เกิดจาก เอพิเทอร์มาลนิวตรอนได้เนื่องจากลักษณะของรอยไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างรอยที่เกิดจากนิวตรอนทั้งสองหลังจากงานได้

เครื่องวัดนิวตรอนประจำบุคคลนี้จะมีขนาดเล็กสามารถใช้ติดตัวผู้ที่ทำงานในบริเวณที่มีนิวตรอนได้สะดวก และเมื่อต้องการจะทราบโคสจากนิวตรอนที่ได้รับก็จะทำได้โดยการถอดฟิล์มออกมากักรอย ด้วยสารละลาย โซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 % ที่อุณหภูมิ 60° ซ. และใช้เวลาที่เหมาะสม 20 นาที จากนั้นก็นำฟิล์มดังกล่าวมาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อตรวจนับรอยอนุภาคแอลฟาที่เกิดบนฟิล์ม โดยแนะนำให้ใช้กล้องที่มีกำลังขยายประมาณ 600 เท่าจะเห็นรอยมีขนาดโตพอเหมาะแก่การนับในการนับรอยเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องพอสมควรจึงควรอ่านอย่างน้อย 50 ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย ซึ่งการอ่านต้องอ่านทั้งบริเวณที่หุ้มและไม่หุ้มแคดเมียม เมื่อนำความหนาแน่นรอยจากบริเวณที่หุ้มแคดเมียมลบออกจากความหนาแน่นรอยที่ได้จากบริเวณที่ไม่หุ้มจะได้อาณาความหนาแน่นรอยที่เกิดจาก เทอร์มาลนิวตรอน

เมื่อทราบความหนาแน่นรอยของอนุภาคแอลฟาที่เกิดจาก เทอร์มาล และ เอพิเทอร์มาลนิวตรอนแล้ว จะมาหาโคสจากนิวตรอนได้ โดยทราบความไวในการบันทึกรอยที่เกิดจากนิวตรอนทั้งสองหลังจาก และทราบค่านิวตรอนที่จะให้โคส ตามหัวข้อที่ 5.11 จะคำนวณโคสจากนิวตรอนได้ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{โดสจากเทอร์มาลนิวตรอน} &= \text{ความหนาแน่นรอยจากเทอร์มาลนิวตรอน ( n / cm.}^2 \text{ )} \\ &\times ( 1.106 \times 10^{-3} \text{ tracks/thermal neutron )}^{-1} \\ &\times ( 9.36 \times 10^5 \text{ n / cm.}^2 \text{ / m Rem )}^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{โดสจากเอพิเทอร์มาลนิวตรอน} &= \text{ความหนาแน่นรอยจากเอพิเทอร์มาลนิวตรอน (n/cm.}^2 \text{ )} \\ &\times ( 3.729 \times 10^{-4} \text{ tracks/epithermal neutron )}^{-1} \\ &\times ( 9.36 \times 10^5 \text{ n / cm.}^2 \text{ / m Rem )}^{-1} \end{aligned}$$